高温超電導体の磁気シールド

解析に関する研究

木村昭穂、松坂知行

Study for Magnetic Shielding Analysis of Oxide Superconductor

Akio KIMURA and Tomoyuki MATUZAKA

Abstract

An oxide superconductor has been studied and improved for practical application so far, and expected to be used for many applications. Magnetic shielding is one of their aspects, and noticed for its possibility of applications using the diamagnetic characteristics of superconductors. This paper presents the behavior of magnetic shielding on the basis of finite element model.

1. はじめに

酸化物系の超電導体は、液体窒素温度で超電 導になることから,実用化へ向けた導体開発に 力が注がれていると同時に,応用についても各 方面で模索されている。なかでも磁気遮蔽は,超 電導体が持つ反磁性の磁気的性質の応用として 注目されている。その主な理由は、高いエネル ギー密度を得るためにより大きな磁界が必要と なった事による機器からの漏れ磁束の増加、リ ニアモータのように漏れ磁束密度の比較的大き な機器が増加しつつあることや、医療用高感度 磁気センサーを利用した生体磁気計測のための 磁場雑音の低減の要求からである。このような 事から、電気機器や電力設備における漏れ磁界 を減少させるためや, 医療測定機器等の磁気遮 蔽用としての応用が考えられている。磁気遮蔽 の現象そのものについて従来の方法と比較を行 う為には、解析的な立場からも検討が必要であ る。そこで、有限要素法を用いた数値解析手法

平成5年12月15日受理 八戸工業大学 情報システム工学研究所 講師 により,磁気シールドの効果について検討を 行った。

2. 超電導体解析のための基礎方程式

本解析に適用している高温超電導体のモデル は、常電導体を支配する Maxwell 方程式, Ohm 方程式と, Ginzburb-London 理論¹⁻³ により表 される。一般的な場合に全電流密度 J は、常電 流密度と超電流密度の和として、次式のように 表される。ただし, J_n は常電導電流密度, J_s は 超電導時のマイスナー電流密度である。

$$J = J_n + J_s \tag{1}$$

常電流密度は、Maxwell 方程式とOhm の法 測に従い、次式のように表される。ただし、 σ' は 常電導電流に伴った電導度である。

$$J_n = \sigma' E \tag{2}$$

超電導電流の電気力学を記述している London の式は、次式のように表される。ただし、 λ_L は London の進入深さである。

$$rot \quad J_s = -\frac{E}{\mu_o \lambda_L^2} \tag{3}$$

$$\dot{J}_{S} = \frac{E}{\mu_{o}\lambda_{L}^{2}} \tag{4}$$

磁界印加時にマイスナー電流により超電導体 に進入する磁束は排斥され、表面からの距離 λ_{L} の磁束の進入に留まる。この進入長 λ_{L} は、伝導 電子密度 n_{s} 、空気の透磁率 μ_{o} 、クーパー対電 子の電荷 e^{*} 、質量 m^{*} より、次式のように表さ れる。

$$\lambda_L = \sqrt{m^*/\mu_o \ n_s \ e^*} \tag{5}$$

以上の事を考慮すると高温超電導体の2次元場の支配方程式は,次式のように表される。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(v_{y}\frac{\partial A}{\partial x})-\frac{\partial}{\partial y}(v_{x}\frac{\partial A}{\partial y})=J_{o}-\frac{v_{0}A}{\lambda_{L}^{2}}$$
(6)

但し, A は z 方向成分の磁気ベクトルポテン シャル, J_n は z 成分の電流密度

(6) 式をガラーキン法を用いて定式化すと, 次式のように表される。

$$G_{i} = \iint_{s} (v_{y} \frac{\partial N_{i}}{\partial x} \frac{\partial A}{\partial x} + v_{x} \frac{\partial N_{i}}{\partial y} \frac{\partial A}{\partial y}) dxdy$$
$$-\iint_{s} N_{i} J_{n} dxdy + \iint_{s} \frac{v_{0}}{\lambda_{L}^{2}} N_{i} A dxdy \qquad (7)$$

3. 解析結果

図1は、本解析に用いた磁気シールドの為の



図1 超電導体の解析モデル Fig.1 The model for analysis of superconductor

構成図を示したものである。鉄心にコイルを巻き, 直流磁場を発生させて, 超電導体に垂直磁 場を加えたときの, 磁気効果について解析を 行った。また鉄心と超電導体との距離は, 任意 に変えて行った。

図2は、超電導付近の分割図の一部分を示し たものである。超電導体から1mm離れた位置 に置ける任意の節点を印したものである。また、 左から任意の節点の番号を1~21とした。

図3は,超電導体が存在しない場合の等ポテ ンシャル線を示したものである。これは,超電 導体が存在しないときの磁束分布を知る為に 行った。

図4は、鉄心から2mm離れた位置に置ける 各節点の磁束密度を示したものである。図から 判るように x 方向成分の磁束密度は、鉄心の幅 の両端に置いて大きくなり、中心で小さくなっ ている。y 方向成分の磁束密度は、鉄心の部分で は大きく、その両端で急激に減少している。最 大磁束密度は約50 [10⁻³ T] である。

1222		REFERENCE
###	Children Sons	*****
		00000
æ		

図2 超電導体付近の分割図

Fig. 2 Element subdivision for the area near superconductor



図3 磁束分布図(超電導体なし) Fig.3 Distribution of magnetic flux





区 5 磁策 密度 方称(1 cm) Fig. 5 Magnetic flux density

図 5 は、鉄心から 1 cm 離れた位置に置ける 各節点磁束密度を示したものである。図から判 るように x 方向成分の磁束密度は、図 4 と同様 の傾向にあることを示している。y 方向成分の 磁束密度は、鉄心の部分では大きく両端で減少 している。最大磁束密度は約 25 [10⁻³ T] であ る。

解析は,超電導体を鉄心から2mm,1cm離れた位置にあるときについて行った。

図6は,超電導体が鉄心から1cm離れた位 置に置けるときの磁束分布を示したものであ る。また,解析に用いた超電導の電子濃度は,ns





図 6 磁束分布図 Fig. 6 Distribution of magnetic flux

=5 [10¹⁸] と仮定して行った。図より超電導体 の中心を境に両端に磁束が押し曲げられ,超電 導体内に磁束の進入が殆どないことがいえる。

図7は,超電導体から1mm離れた位置の磁 束密度の成分を示したものである。x方向成分 の磁束密度が超電導体の両端において急激に大 きくなっている。これは超電導体によって磁束 が両側に押し曲げられたからである。y方向成 分の磁束密度が中心付近に置いて上向きである のは,超電導体のマイスナー電流による磁界に よって発生した,反磁界の作用によるものと思 われる。この上向きの磁界によってコイルの磁



-47 -



図8 磁束分布図 Fig.8 Distribution of magnetic flux

束が両側に押し曲げられたものと思われる。

図8は、マイスナー電流を考慮しないで、磁気抵抗率を用いて解析したときのものである。 比透磁率は $\eta_r = 0.02[H/m]$ として行った。磁束分布は、図5と同様に超電導体を中心に両端に 押し曲げられている。

図9は,超電導体から1mm離れた位置に置けるときの各節点の磁束密度を示したものである。磁束が両端に押し曲げられるので,x方向成分の磁束密度が両端で大きいことがいえる。図から判るようにy方向成分の磁束は,超電導体の幅に置いて小さい事がいえる。

図 10 は, 超電導体が鉄心から2 mm の位置 に置けるときの磁束分布を示したものである。





(ns=5×10¹⁸) 図 10 磁束分布図 Fig. 10 Distribution of magnetic flux

超電導体の電子濃度は $n_s = 5 [10^{18}]$ である。図 より印可磁場がマイスナー電流による磁界より 大きいときには、超電導が破壊されコイルの磁 束が進入する事がいえる。

図 11 は,各節点の磁束密度を示したものであ る。x 方向成分は両端で大きく,y方向成分は両 端付近で下向きの磁束が急に大きくなってい る。これは,超電導体が端から壊れることを示 している。また超電導体の中央付近で上向きの 磁束が大きくなっているのは,導体の下より進 入した磁束によるものと思われる。

図 12 は、超電導体の電子濃度が ns=5[10²⁸]



図 11 磁束密度分布 Fig. 11 Magnetic flux density

— 48 —



(ns=5×10²⁸) 図 12 磁束分布図 Fig. 12 Distribution of magnetic flux

のときの磁束分布を示したものである。超電導体側のコイルの磁束が両端に押し曲げられて, 超電導体として働いていることが判る。これより,電子濃度が増すと,マイスナー電流が大き くなり,超電導を維持することが判る。

図 13 は,各節点の磁束密度の大きさを示した ものである。x 方向成分の磁束密度が超電導体 の両端で大きく,中央で小さくなっている。同 様に y 方向成分の磁束密度は,全般的に小さく なっている。コイルの磁束が,超電導体の磁界 によって,x 方向に押し曲げられた事によるも のである。



節点番号 図13 磁束密度分布 Fig.13 Magnetic flux density

酸化物超電導体は、大きな物を作ることが困 難であるので、磁気遮蔽用として利用する場合 には、重ねる等して利用しなければならない。そ のような事から、超電導体を重ねたならば、磁 束分布がどのようになるか行ってみた。

図 14 は、超電導体を2 個重ね合わせたとき に、接合部分から磁束がどのように漏れるかを 知るために行ったものである。超電導体間の隙 間を1 mm として行った。図から判るように隙 間から磁束が漏れていることがいえる。

図 15 は,超電導体の上側の部分の各節点の番 号の磁東分布を示したものである。節点の番号



(μr=0.002)

図 14 磁束分布図 Fig. 14 Distribution of magnetic flux



図 15 磁束密度分布 Fig. 15 Magnetic flux density

— 49 —



15 付近の y 方向成分の磁束密度が大きいのは, 垂直間方向への磁束の流れが生じたからである。

図16は,超電導体の下側の部分の各節点番号 の磁束分布を示したものである。x,y方向成分 の磁束密度が中央付近で大きくなっているの は,接合部分からの漏れ磁束によるもので,超 電導体が存在しないときの最大磁束密度の約 22%の磁束が漏れている。このような事から, 重ねて使用する場合には,何か工夫が必要であ ることがいえる。

4. まとめ

有限要素法を用いて超電導体の定式化をし,

解析を行った。有限要素法を用いて超電導体を 解析する場合には, 超電導体をマイスナー電流 で取り扱う方法と,磁気抵抗率で取り扱う方法 とがある。マイスナー電流を用いて解析すると, マイスナー電流による反磁界によって磁束が, 超電導体に進入しにくいことがいえる。また磁 気抵抗率を用いて解析すると、マイスナー電流 が流れないので、反磁界作用による効果が現れ ないことがいえる。しかし、その違いを確認す るためには、磁束分布だけではなく、超電導体 の表面近くの磁束密度を調べてみることが必要 である。有限要素法を用いて超電導体を解析す る場合には、マイスナー電流を用いた解析が、超 電導体の反磁性体としての電気的特性を表して いるように思われる。今後実験的な立場からも 検討することが必要である。

参考文献

- 1) 島本進,安河内昇:超電導入門,産業図書,昭 和53年
- 2) 鳥居,大崎,正田酸:化物系超電導体の生磁気 遮蔽効果解析のための数値モデル,シミュレー ション学会論文,p.73-80 (1991)
- 3) M. Marinescu, N. Marinescu, J. Tenbrink, H. Krauth: PASSIVE AXIAL STABILIZA-TION OF A MAGNETIC RADIAL BEAR-ING BY SUPERCONDUCTORS, IEEE. Trans. Mag. Vol. 25, 3233-3235, 1989